Ţ

# 红外高效率、宽带减反射膜

李 忠 奇 (昆明物理研究所)

### 提 要

本文将(aba) 三层对称膜推广为(abc) 非对称膜,推得等效折射率 N\* 的计算公式。并用来设计高效 率、宽带红外减反射膜。

文中给出了计算和试验结果。对于锗基板,在 InSb(3~5  $\mu$ m)和 HgOdTe( $\ell$ ~12  $\mu$ m)探测器的响应波段,这种膜的平均透射率为 98%;在 2~13  $\mu$ m、3~14  $\mu$ m 和 3.5~15  $\mu$ m 波段,平均透射率>94%,特别是在 3.8~14.8  $\mu$ m 共 11  $\mu$ m 宽的波段范围内,最低透射率>90%。

# 一、前 言

高折射率的红外光学零件(如锗、硅)的减反射膜通常用"递减法"设计。 各层膜满足零 反射条件的折射率用下列方法解决: (1) 在现有膜料中选择折射率与满足零反射条件的 膜 层折射率相接近的膜料<sup>[1]</sup>; (2) 用 (a b a) 三层对称膜系组合的等效折射率来实现<sup>[2]</sup>。前者 的困难是很难找到折射率合适而工艺上又容易镀制的透红外膜料。后者虽然可以用计算机 优选 a b 层为任意厚度时的三层对称膜的等效折射率,来满足零反射条件的折射率,但工艺 上难于实现。因此二者都较难得到有用的满意结果。本文以 Ge 为例,介绍了一种利用三层 非对称膜组合的方法,它以前者为基础,后者又取  $\left(\frac{a}{2}b\frac{a}{2}\right)$ 的简单情况,并推广池田英生<sup>[2]</sup> 三层非对称膜的等效折射率  $N^*$ 的公式进行修正,使各层膜的折射率满足零反射条件。 这 种方法的优点是:工艺简单,实验结果较为满意。

# 二、设计红外宽带膜的途径

在红外三个大气窗联合使用的锗基板的宽带减反射膜按"递减法"设计<sup>43</sup>须要镀制四层 膜。具体排列是:

$$\operatorname{Ge}_{\underline{a}\underline{b}\underline{b}}L_{4}L_{3}L_{2}L_{1},\tag{1}$$

这里  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$ 和  $L_4$ 各层膜满足零反射的 折射率分别为 $n_1=1.3195$ ,  $n_2=1.7411$ ,  $n_3=2.2974$ ,  $n_4=3.0314$ , 这四种折射率的材料只能找到 BaF<sub>2</sub>(n=1.396)和 ZnS(n=2.2)分别 与 $n_1$ 和  $n_3$ 相接近。当选定  $n_1=1.396$ ,  $n_3=2.2$ ,  $n_5=4$ 时,利用  $n_0n_5=n_2n_3=n_1n_4$ 的关系式 进一步求出  $n_2$ 和  $n_4$ 的修正值为  $n_2=1.8182$ ,  $n_4=2.8653$ 。目前仍然找不到折射率接近  $n_2$ 和  $n_4$ , 而又容易蒸镀的红外膜料。因此采用对称三层组合膜的等效折射率来代替。

关于三层对称组合膜系,早在五十年代埃普斯坦从数学上已证明它等效于一层膜。对于 收稿日期: 1982年5月21日 本文描述的简单三层对称膜  $\left(\frac{a}{2} b \frac{a}{2}\right) \left[ \operatorname{g} \left(\frac{b}{2} a \frac{b}{2}\right) \right]$ , ab 层的位相厚 度 为:  $\delta_b = 2\delta_a = \frac{\pi}{2}g$ ,  $g = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ 。在这种情况下, 由 (aba) 三层对称膜推得的等效折射率 N 和相位厚度 r 的计算公式<sup>(4)</sup> 可简化为:

$$N = \left\{ \frac{n_a^2 \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{n_a}{n_b} + \frac{n_b}{n_a} \right) \right] \cos \delta_b - \frac{1}{2} \left( \frac{n_a}{n_b} - \frac{n_b}{n_a} \right)}{\left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{n_a}{n_b} + \frac{n_b}{n_a} \right) \right] \cos \delta_b + \frac{1}{2} \left( \frac{n_a}{n_b} - \frac{n_b}{n_a} \right)} \right\}^{1/2},$$
(2)

$$r = \cos^{-1} \left[ \cos^2 \delta_b - \frac{1}{2} \left( \frac{n_s}{n_b} - \frac{n_b}{n_a} \right) \sin^2 \delta_b \right], \tag{3}$$

当 H 为 ZnSe, L 为 BaF<sub>2</sub>, 折射率分别为: n<sub>a</sub>=2.5, n<sub>b</sub>=1.396 时, 代入 (2), (3) 式计算出



图 1 等效折射率 N 和相位 享受 r 的计算曲线 Fig. 1 Computed curve of N and r

三层对称膜 
$$\left(\frac{H}{2}L\frac{H}{2}\right)$$
 的  $N_2$ 和  $r_2$  随  $g$  变化的 曲 线,如图 1 所示。同理对应于  $\left(\frac{L}{2}H\frac{L}{2}\right)$  求出的  $N_4$ 和  $r_4$  的曲线也示于图 1,  
但是这里  $H$  为 Ge,  $L$  为 ZnSe, 折射率分别为:  $n_a=2.5$ ,  $n_b=4$ ,  
由图 1 得出: 当  $g=0\sim0.4$  时,  $N_2=1.8675\sim1.7342$ ,比较  
接近 理 论 计 算 的 修 正 值  $n_2(=1.8182)$ 。但 是  $N_4=3.1623\sim$   
3.3528 与理论计算的修正值  $n_4(=2.8653)$ 相差较大,显然不是  
很理想的匹配。本文推广池田英生<sup>[33]</sup>三层非对称膜 理 论 对  $N_4$ 

设非对称三层膜为(a b c),其中 a 为接近基板的膜层(折射 率为 n<sub>a</sub>), b 为中间层(折射率 n<sub>b</sub>), c 为靠近介质 膜层(折射率 n<sub>c</sub>)。并用矩阵表示:

$$[IM] = \begin{bmatrix} \cos q_a & \frac{i}{n_a} \sin q_a \\ in_a \sin q_a & \cos q_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_b & \frac{i}{n_b} \sin q_b \\ in_b \sin q_b & \cos q_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_c & \frac{i}{n_c} \sin q_c \\ in_c \sin q_c & \cos q_c \end{bmatrix}, \quad (4)$$

这里  $q_k = 2\pi \frac{n_k d_k}{\lambda}$ ,  $n_k$  为折射率,  $d_k$  为几何厚度, k 分别为(a b c), i 为虚数单位  $\sqrt{-1}$ 。如果 (1)  $n_a > n_c$ , 则  $n_a = n_c \left(1 + \frac{\Delta n}{n_c}\right)$ ; (2) 若  $n_a < n_c$ , 则  $n_a = n_c \left(1 - \frac{\Delta n}{n_c}\right)$ 。在  $\frac{\Delta n}{n_c}$  很小时,上述 两种情况的矩阵可近似地写为: [IM]

$$= \begin{bmatrix} \frac{n_c}{n_c \pm \Delta n} & 0\\ 0 & \frac{n_c \pm \Delta n}{n_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_c & \frac{i}{n_c} \sin q_c\\ in_c \sin q_o & \cos q_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_b & \frac{i}{n_b} \sin q_b\\ in_b \sin q_b & \cos q_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_c & \frac{i}{n_c} \sin q_c\\ in_c \sin q_c & \cos q_c \end{bmatrix}^{\circ}$$
(5)

把矩阵相乘整理可得:

 $[IM] = \begin{bmatrix} \cos \Theta^* & \frac{i}{N^*} \sin \Theta^* \\ iN^* \sin \Theta^* & \cos \Theta^* \end{bmatrix},$ (6)

フマ ミーアナ

$$\boldsymbol{\Theta}^* = 2\pi N^* \boldsymbol{D}^* / \lambda, \tag{7}$$

$$N^* = N \left( 1 \pm \frac{2n}{n} \right)_{\circ} \tag{8}$$

上述公式中 N 为三层对称膜的等效折射率;  $\Delta n = |n_a - n_b|$ ;  $N^{\bullet}$ 、 $\Theta^{\bullet}$ 和  $D^{\bullet}$ 分别为三层非对称膜的等效折射率、相位厚度和几何厚度。

根据上述理论把对称膜系  $\left(\frac{L}{2}H\frac{L}{2}\right)$  中接近 Ge 基板的 a 层由 ZnSe (n=2.5) 改为 ZnS (n=2.2), 则膜系变为  $\left(\frac{L_3}{2}H\frac{L}{2}\right)$  三层非对称膜,  $\Delta n = |2.5-2.2| = 0.3$ ,  $\frac{\Delta n}{n_e} = 0.12$ ,  $N^* = 0.88N_4$ , 把  $N_4$  值分别乘 0.88 求出  $N^*$  的曲线也表示在图 1。由  $N^*$  曲线看出: 当  $g=0\sim 0.4$  时,  $N^*=2.7828\sim 2.9501$ , 中间值比较接近于计算的修正值  $n_4$  (=2.8563)。

由此可知, 膜系 (1) 中的  $L_2$  和  $L_4$  层能用三层对称膜  $\left(\frac{H}{2}L_1\frac{H}{2}\right)$  和非对称膜  $\left(\frac{L_3}{2}H\frac{L}{2}\right)$ 置换, 根据三层对称膜系的性质<sup>[41</sup>, 还可用  $\left(\frac{H}{2}L\frac{H}{2}\right)^{\circ}$  和  $\left(\frac{L_3}{2}H\frac{L}{2}\right)^{\circ}$  代替, 因为它们的等效 折射率 N 和  $N^{\circ}$  的值不变。同时  $L_1$  和  $L_3$  层分别乘以系数 K 时, 膜料的折射 率  $n_1$  和  $n_3$  也 不变 (仍然满足零反射条件的膜层折射率), 只是膜层的相位厚度发生变化。 但对设计宽带 减反射膜是有用的结果。因此膜系 (1) 可写成如下的形式:

$$\operatorname{Ge}_{\mathtt{A}\mathtt{B}}\left(\frac{L_3}{2} H \frac{h}{2}\right)^s K L_3\left(\frac{h}{2} L_1 \frac{h}{2}\right)^s K L_1, \tag{9}$$

膜系中  $H_{\lambda}$   $L_{3}$  和  $L_{1}$  分别表示 Ge<sub> $\chi$ </sub> ZnSe<sub> $\chi$ </sub> ZnS 和 BaF<sub>2</sub> 的膜层, S 为周期数, K 为层厚 的调整系数。膜系(9)的特征矩阵为(K=1, S=1 且垂直入射):

$$\begin{bmatrix} B\\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta_{1} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin \delta_{1} \\ in_{L_{1}} \sin \delta_{1} & \cos \delta_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos r_{2} & \frac{i}{N_{2}} \sin r_{2} \\ iN_{2} \sin r_{2} & \cos r_{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \delta_{3} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin \delta_{3} \\ in_{L_{1}} \sin \delta_{3} & \cos \delta_{3} \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} \cos \theta^{*} & \frac{i}{N^{*}} \sin \theta^{*} \\ iN^{*} \sin \theta^{*} & \cos \theta^{*} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\\ n_{3} \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \cos \delta_{1} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin \delta_{1} \\ in_{L_{1}} \sin \delta_{1} & \cos \delta_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \delta_{a} & \frac{i}{n_{h}} \sin \delta_{a} \\ in_{h} \sin \delta_{a} & \cos \delta_{a} \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} \cos \delta_{b} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin \delta_{b} \\ in_{L_{1}} \sin \delta_{b} & \cos \delta_{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \delta_{a} & \frac{i}{n_{h}} \sin \delta_{a} \\ in_{h} \sin \delta_{a} & \cos \delta_{a} \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} \cos \delta_{3} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin \delta_{3} \\ in_{L_{1}} \sin \delta_{3} & \cos \delta_{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_{a} & \frac{i}{n_{h}} \sin q_{c} \\ in_{h} \sin q_{a} & \cos q_{a} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} \cos q_{a} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin q_{b} \\ in_{L_{1}} \sin \delta_{3} & \cos \delta_{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_{a} & \frac{i}{n_{h}} \sin q_{c} \\ in_{h} \sin q_{a} & \cos q_{a} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} \cos q_{a} & \frac{i}{n_{L_{1}}} \sin q_{a} \\ in_{L_{1}} \sin q_{a} & \cos \delta_{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\\ n_{3} \end{bmatrix}$$
(10)  
$$= \frac{Q}{B} = Y_{1} + iY_{20}$$
(11)

3 期

基板 Ge 正面镀膜系(9)的反射率(R<sub>A</sub>)为

$$R_{A} = \frac{(n_{0} - Y_{1})^{2} + Y_{2}^{2}}{(n_{0} + Y_{1})^{2} + Y_{2}^{2}} o$$
(12)

当基板 Ge 吸收系数  $\alpha = 0$  时,其透射率 $(T_A)$  为

$$T_{A} = \frac{4n_{0}Y_{1}}{(n_{0} + Y_{1})^{2} + Y_{2}^{2}},$$
(13)

Ge 基板两面镀相同膜系时,就有  $R_A = R_B$ ,  $T_A = T_B(R_B \ n \ T_B \ holdsymbol{>}$ 为反面的反射率 和透射率);其总透射率(T)为:

$$T = \frac{1}{(1, T_A) + (1/T_B) - 1} = \frac{1}{(2/T_A) - 1} (T_A = T_B)_{\circ}$$
(14)

在 (10) 式中  $\delta_1 = \delta_3 = \delta_b = q_b = \frac{\pi}{2} \frac{\lambda_0}{\lambda}$ ,  $\delta_a = q_a = q_o = \frac{\delta_1}{2} = \frac{\pi}{4} \frac{\lambda_0}{\lambda}$ ; 将  $n_{L_1} = 1.396$ ,  $n_h = 2.5$ ,  $n_{L_2} = 2.2$ ,  $n_H = n_s = 4$  的值代入(10)、(11)、(12)和(13)式进行计算,结果如下:

## 1. 高效率减反射膜

取 *S*=1, *K*=1, 利用上述公式和数据在计算程序上改变 λ<sub>0</sub> 就可算出不同 λ 范围的高 效率膜。例如 (1) λ<sub>0</sub>=1.2 μm, 计算出第二个大气窗 (λ=3~5 μm) 的高效率膜的透射率 (*T*<sub>4</sub>=1-*R*<sub>4</sub>), 如图 2 中的曲线 1。(2) λ<sub>0</sub>=3.5 μm 时, 算出第三个大气窗 (λ=8~14 μm) 的透射率 (*T*<sub>4</sub>), 如图 2 中的曲线 2。(3) 用同样的方法计算出对称膜系: Ge( $\frac{h}{2} H \frac{h}{2}$ )<sup>s</sup> *KL*<sub>3</sub> × ( $\frac{h}{2} L_1 \frac{h}{2}$ )<sup>s</sup> *KL*<sub>1</sub> 在 *S*=1, *K*=1, λ<sub>0</sub>=3.5 μm 时, λ=8~14 μm 的透射率, 如图 2 中的 曲线 3 所示。由图 2 可看出: 曲线 2 比 3 好, 说明上述三层非对称膜的理论分析是正确的。



Fig. 2 Computed transmittance curves of high efficiency anti-reflection coatings

## 2. 宽带减反射膜

在设计宽带减反膜时,只要改变  $S_{\chi}K$  和  $\lambda_0$  三个量就可得出  $2\sim15\,\mu$ m 的各种宽带减 反射膜。例如  $S=1, K=3.5, \lambda_0=1.2\,\mu$ m 时,计算的反射率曲线列于图  $3_o$  当 S>1 时, 透射率曲线上升的斜率会得到改善,但增加了工艺的复杂性。

# 三、实验结果和讨论

设备为 DMD-450 型镀膜机。ZnS 和 ZnSe 用电子枪加热蒸发, Ge 和 BaF₂用石 墨 坩 埚电阻加热蒸发。膜层厚度用光电极值法控制。Ge 基板的直径为 20 mm, 厚 1~1.5 mm。 透射率用日本生产的 IR-450 型红外分光光度计测量。其结果如下:

## 1. 高效率减反射膜

取 S=1, K=1, 改变  $\lambda_0$  得出: (1)  $\lambda_0=1.2 \mu m$ , 在  $3\sim 6 \mu m$  波段内, 高效率膜的实测

3 卷



图 3 宽带膜的反射率曲线(理论值) Fig. 3 Computed reflectance curve of wide-range anti-reflection coatings

透射率如图 4 中的曲线  $a_o$  (2)  $\lambda_0$ =3.4  $\mu$ m,在 8~14  $\mu$ m 波段内,实测透射率如图 4 中的 曲线 b,并与对称膜系的实测透射率曲线 c 相比, b 比 c 好,说明实测曲线和理论计算曲线 基本一致。但是 12  $\mu$ m 以后实测曲线偏低,其主要原因是受 Ge 基板透射率(如图 4 中的曲 线 E)和膜料 ZnS 以及 BaF<sub>2</sub>在 12  $\mu$ m 以后,透射率曲线开始下降所产生的影响。



# 图 4 高效率减反射膜的实测透射率曲线 Fig. 4 Measured transmittance curves of high efficiency anti-reflection coatings

#### 2. 宽带减反射膜

取 S=1, 改变 K 和  $\lambda_0$  两个参量,得出如下结果: (1)  $\lambda_0 = 1.1 \mu m$ , K = 3.5,得出  $\lambda = 2 \sim 13 \mu m_0$  (2)  $\lambda_0 = 1.2 \mu m$ , K = 4,得出  $\lambda = 3 \sim 14 \mu m_0$  (3)  $\lambda_0 = 1.8 \mu m$ , K = 3,  $\lambda = 3.5 \sim 15 \mu m$  等三种不同波段范围的宽带膜。它们的实测透射率曲线表示在图5的曲线  $a, b, c_0$ 



#### 图5 宽带膜的实测透射率曲线

Fig. 5 Measured transmittanee curves of wide-range anti-reflection coatings

i

# 四、结 论

理论计算和实验结果比较一致的结论如下;

 在设计多层减反射膜时,采用三层对称和非对称膜的等效折射率与几种膜料的折射 率相匹配的设计方法,是行之有效的好方法。膜系(9)是镀制红外减反膜的通用形式,利用 该膜系能在 Ge 基板上设计和制备红外 2~15 μm 波段范围的各种减反射膜。

2. 膜系适宜于用极值法控制膜厚,因此工艺简单,重复性好和便于工业生产。

3. 实验结果比较先进: 对于 Ge 基板高效率膜在  $3 \sim 6 \mu m$  和  $8 \sim 14 \mu m$  波段内, 最低透 射率≥90%, 其中大部分波段, 特别是 InSb( $3 \sim 5 \mu m$ ) 和 HgCdTe( $8 \sim 12 \mu m$ ) 的响应波段, 平均透射率≥98%。宽带膜在  $2 \sim 13 \mu m$ ,  $3 \sim 14 \mu m$  和  $3.5 \sim 15 \mu m$ , 平均透射率分别达到 ≥94%, 特别是在  $3.8 \sim 14.8 \mu m$  共 11  $\mu m$  的波段范围, 最低透射率≥90%。

本文的计算由李裕发同志协助完成。测量由左名光、金惠宗同志完成。李正芬同志做 了大量的试验工作, 谨在此一并表示谢意。

## 参考文献

- [1] E. L. Church, S. R. Nagel et al.; Appl. Opt., 1974, 13, No. 6 (Jun), 1274.
- [2] J. T. Cox, G. Hass; «Physics of Thin Films», (New York Academic Press, 1964), 275.
- [3] 池田英生; «特许公报», 1978, 昭 53-10861.
- [4] 周九林,尹树百译;《光学薄膜技术》,(国防工业出版社,1974),54.

# High efficiency and wide-range anti-reflection coatings in the infrared region

Li Zhongqi

(Kunming Institute of Physics)

(Received 21 May 1982)

## Abstract

The calculated formula of equivalent refractive index  $N^*$  of non-symmetrical threelayer period  $(a \ b \ c)$  has been derived in this paper. The formula has been used for the design of anti-reflection coatings in infrared.

The calculated and experimental results are given in the paper. The average transmisson of the coatings is 98 in the response wave region of InSb  $(3\sim5\,\mu\text{m})$  detector and HgCdTe  $(8\sim12\,\mu\text{m})$  detector. The average transmission of the coatings is greater than or equal to 94% in  $2\sim13\,\mu\text{m}$ ,  $3\sim14\,\mu\text{m}$  and  $3.5\sim15\,\mu\text{m}$ . Especially in  $11\,\mu\text{m}$  wavelength region  $(3.8\sim14.8\,\mu\text{m})$ , the minimum transmission of the coatings is greater than or equal to 90%.